# Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Факультет общей и прикладной физики

Лабораторная работа №6.11.1 (Основы современной физики)

# Определение ширины запрещенной зоны полупроводника

Работу выполнил: Иванов Кирилл, 625 группа

г. Долгопрудный 2019 год

**Цель работы:** исследовать температурную зависимость проводимости полупроводника; определить ширину запрещенной зоны полупроводника из полученной зависимости.

# 1. Теоретическое введение

#### 1.1 Температурная зависимость проводимости металлов

Свойства металлов достаточно хорошо описываются моделью свободных электронов: в отсутствии внешних полей электроны движутся прямолинейно и с постоянной скоростью, столкновения их друг с другом и с ионами считаются мгновенными.

При наличии постоянного электрического поля E возникает постоянный ток, и дрейфовая скорость электронов равна:

$$v_d = \frac{eE\tau}{m}$$

3десь  $\tau$  - время релаксации.

Из закона Ома, плотность тока j пропорциональна напряженности поля  $E\colon j=\sigma E,\,\sigma$  - удельная проводимости вещества.

С учетом выражения для плотности тока  $j=env_d$ , где n - концентрация электронов, получим:

$$\sigma = \frac{j}{E} = \frac{ne^2\tau}{m}$$

Концентрация n электронов в зоне проводимости мало зависит от температуры, а время релаксации  $\tau$  уменьшается при нагревании из-за увеличения числа фононов. Причем в большом диапазоне температур верно:

$$\sigma_m \propto 1/T$$

#### 1.2 Температурная зависимость проводимости полупроводников

Проводимость в полупроводниках зависит от количества электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне.

Вероятность заполнения  $f(\varepsilon)$  энергетических уровней электронами определяется функцией Ферми:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\varepsilon - \mu}{kT}\right)}$$

Здесь  $\varepsilon$  - значение энергии уровня в зоне проводимости,  $\mu$  - уровень Ферми.

В приближении  $(\varepsilon - \mu) >> kT$  имеем:

$$f(\varepsilon) \approx \exp\left(-\frac{\varepsilon - \mu}{kT}\right)$$

При небольших температурах электроны занимают нижние уровни, то есть  $\varepsilon \approx \varepsilon_c$ ,  $\varepsilon_c$  энергия, соответствующая дну зоны проводимости. Тогда количество электронов  $n_n$  равно:

$$n_n = Q_n \cdot f(\varepsilon) \approx Q_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_c - \mu}{kT}\right)$$

Здесь  $Q_n$  - количество занятых электронами уровней.

Вероятность возникновения дырки равна  $1-f(\varepsilon)$ . В рассматриваемом приближении энергию дырок будем считать равной энергии верхней границы валентной зоны  $\varepsilon_v$ , тогда число дырок  $n_p$  в валентной зоне определяется аналогично:

$$n_p = Q_p \cdot (1 - f(\varepsilon)) \approx Q_p \exp\left(\frac{\varepsilon_v - \mu}{kT}\right)$$

В чистых полупроводниках  $n_n \approx n_p$ , следовательно верно:

$$n_p n_n = n^2 = Q_n Q_p \exp\left(-\frac{\varepsilon_c - \varepsilon_v}{kT}\right)$$

Ширину запрещенной зоны обозначим  $\Delta = \varepsilon_c - \varepsilon_v$ , тогда получим:

$$n \propto \exp\left(-\frac{\Delta}{2kT}\right)$$

В присутствии электрического поля E средняя скорость v носителя заряда пропорциональна ему:  $v \propto E$ .

Плотность тока в случае полупроводника запишется так:  $j = j_n + j_p = |e|(n_n v_n + n_p v_p) \propto nE$ , где индексы n и p соответствуют электронам и дыркам. Из полученной пропорциональности следует температурная зависимость проводимости полупроводника:

$$\sigma_s \propto \exp\left(-\frac{\Delta}{2kT}\right)$$

### 2. Экспериментальная установка

Схема установки, используемой в работе, приведена на рисунке 1. Исследуемые образцы  $O_1$  и  $O_2$  помещены в электронагревательную печь  $\Pi$ ; их сопротивление изменяется вольтметром B7-34A. Абсолютную погрешность измерений сопротивления примем равной  $2 \cdot 10^{-4}$  кОм.

Полупроводниковый образец имеет форму параллелепипеда, его параметры:  $4.0 \times 4.0 \times 39$  (в мм). Медный образец - тонкая проволока длиной l=20 м диаметра d=0.05 мм.

Удельная проводимость  $\sigma$  связана с измеряемым сопротивлением R следующей формулой:

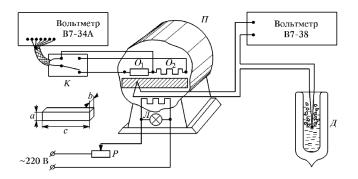


Рис. 1: Схема установки для измерения зависимости  $\sigma(T)$ 

$$\sigma = \frac{l}{RS} \tag{1}$$

Здесь l - длина образца, S - его поперечное сечение.

Температура образцов измеряется с помощью термопары, один спай которой расположен в печи, а другой - в сосуде Дьюара Д.

# 3. Выполнение работы

В соответствии с графиком термопары, приложенным к установке, будем изменять значение напряжения на ней и устанавливать соответствующую температуру. Измерения начнем с  $T_0=26^\circ$ 

Измерения зависимости сопротивлений меди  $R_{Cu}$  и полупроводника  $R_s$  от температуры T приведены в таблице. Также рассчитаны  $\sigma$  по формуле (1) для полупроводника и меди, и значения 1/T и  $\ln \sigma, \ln \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)$ , где  $\sigma_0 = \sigma(T_0)$ . Построим графики зависимости  $\sigma(T)$  для полупроводника, а также график  $\ln \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)$  от 1/T для полупроводника.

Для определения температурного коэффициента сопротивления меди построим линейный график  $R_{Cu}(T)$ .

Таблица 1: Результаты измерений

| №  | €, мВ | R <sub>пп</sub> , кОм | $R_{Cu}$ , кОм | $T,^{\circ}$ | $\sigma_{\rm mn}, \frac{10^2}{{ m Om}\cdot{ m mm}}$ | $\sigma_{Cu}, \frac{10^4}{\mathrm{Om} \cdot \mathrm{mm}}$ | $\frac{10^2}{T}$ ,° | $\ln \sigma_{\text{nn}}$ | $\ln \frac{\sigma_{\text{nn}}}{\sigma_0}$ |
|----|-------|-----------------------|----------------|--------------|---|---|---------------------|--------------------------|---|
| 1  | -0.08 | 0.7703                | 0.091          | 26           | 0.3   | 6.69  | 3.85                | -5.8                     | 0   |
| 2  | 0.12  | 0.604                 | 0.0922         | 31           | 0.39  | 6.6   | 3.23                | -5.56                    | 0.24                                      |
| 3  | 0.32  | 0.4775                | 0.0937         | 36           | 0.49  | 6.49  | 2.78                | -5.32                    | 0.48                                      |
| 4  | 0.52  | 0.3805                | 0.0952         | 41           | 0.61  | 6.39  | 2.44                | -5.09                    | 0.71                                      |
| 5  | 0.72  | 0.307                 | 0.0969         | 46           | 0.76  | 6.28  | 2.17                | -4.88                    | 0.92                                      |
| 6  | 0.92  | 0.2535                | 0.0984         | 51           | 0.92  | 6.18  | 1.96                | -4.69                    | 1.11                                      |
| 7  | 1.12  | 0.2095                | 0.1            | 56           | 1.11  | 6.08  | 1.79                | -4.5                     | 1.3                                       |
| 8  | 1.32  | 0.1736                | 0.1015         | 61           | 1.34  | 5.99  | 1.64                | -4.31                    | 1.49                                      |
| 9  | 1.52  | 0.1456                | 0.1031         | 66           | 1.6   | 5.9   | 1.52                | -4.13                    | 1.67                                      |
| 10 | 1.72  | 0.1215                | 0.1047         | 71           | 1.92  | 5.81  | 1.41                | -3.95                    | 1.85                                      |
| 11 | 1.92  | 0.1038                | 0.1063         | 76           | 2.25  | 5.72  | 1.32                | -3.8                     | 2   |
| 12 | 2.12  | 0.0882                | 0.1078         | 81           | 2.64  | 5.64  | 1.23                | -3.63                    | 2.17                                      |
| 13 | 2.32  | 0.0757                | 0.1094         | 86           | 3.08  | 5.56  | 1.16                | -3.48                    | 2.32                                      |
| 14 | 2.52  | 0.0651                | 0.111          | 91           | 3.58  | 5.48  | 1.1                 | -3.33                    | 2.47                                      |
| 15 | 2.72  | 0.0565                | 0.1125         | 96           | 4.13  | 5.41  | 1.04                | -3.19                    | 2.61                                      |
| 16 | 2.92  | 0.0501                | 0.114          | 101          | 4.65  | 5.34  | 0.99                | -3.07                    | 2.73                                      |

Таблица 2: Результаты фитов линейными ф-ми y=ax+b

|                    | Estimate              | Standard Error      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Для графика рис. 3 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| b                  | -0.94                 | 0.45                |  |  |  |  |  |
| a                  | 0.59                  | 0.15                |  |  |  |  |  |
| Для графика рис. 4 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| b                  | 13.667                | 0.085               |  |  |  |  |  |
| a                  | -4.073                | 0.028               |  |  |  |  |  |
| Для графика рис. 5 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| b                  | 0.082583              | 0.000084            |  |  |  |  |  |
| a                  | $311,3 \cdot 10^{-6}$ | $6,2 \cdot 10^{-6}$ |  |  |  |  |  |

Из графика рис. 5 получаем, что для  $R=a'T+b \Rightarrow a=a'\cdot 10^3~{\rm Om/K}\approx 313,3\pm 6,2~{\rm мOm/K},$  откуда температурный коэффициент сопротивления  $\alpha=\frac{a}{R(T_0)}\approx (34,8\pm 0,7)\cdot 10^{-4}1/{\rm K}.$ 

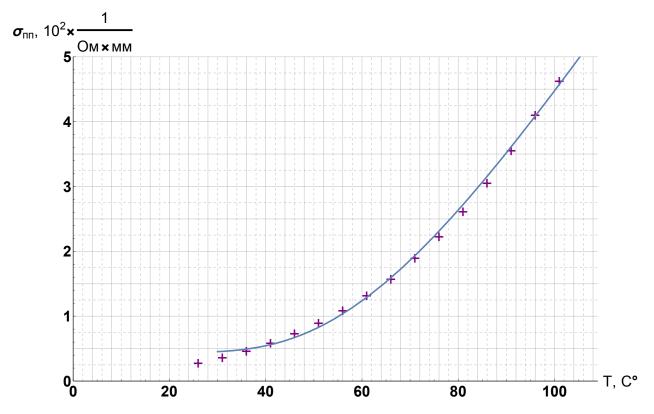


Рис. 2: Зависимость  $\sigma(T)$  для полупроводника

Из графика зависимости  $\ln \left( \frac{\sigma}{\sigma_0} \right)$  от 1/T для полупроводника мы получаем,

$$\ln\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right) = \frac{a'}{1000} \cdot \frac{1}{T} + b, \ \Rightarrow \ a' = -4073 \pm 28 \text{ K}^{-1} = -\frac{\Delta}{2k} \ \Rightarrow \ \Delta = 2 \cdot 4073 \cdot 8, 6 \cdot 10^{-5} \approx 0,70 \pm 0,01 \text{ $9$B}$$

Это значение очень близко к величине запрещенной зоны для **германия**:  $\Delta_{Ge} = 0.67$  Эв.

# 4. Вывод

В работе мы проверили экспериментально проверили зависимости проводимости металла и полупроводника от температуры — они согласуются с теорией. Мы также определили температурный коэффициент сопротивления меди ( $\alpha \approx (34.8 \pm 0.7) \cdot 10^{-4} 1/\mathrm{K}$ ). Также мы получили ширину запрещённой зоны полупроводника, которая с хорошей точностью совпадает с табличной для германия.

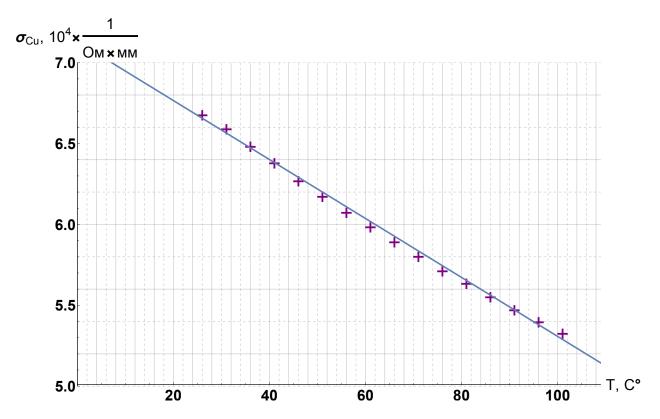


Рис. 3: Зависимость  $\sigma(T)$  для меди

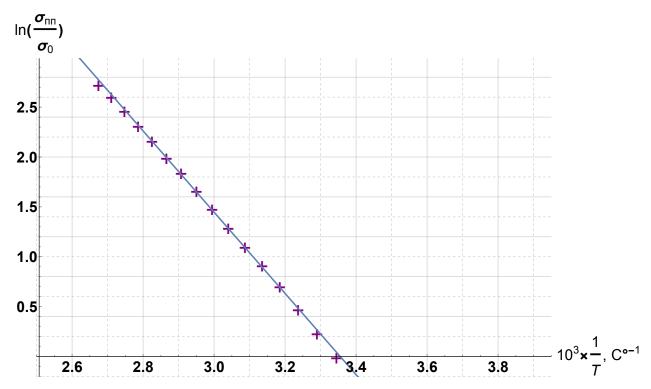


Рис. 4: Зависимость  $\ln \left( \frac{\sigma}{\sigma_0} \right)$  от 1/T для полупроводника

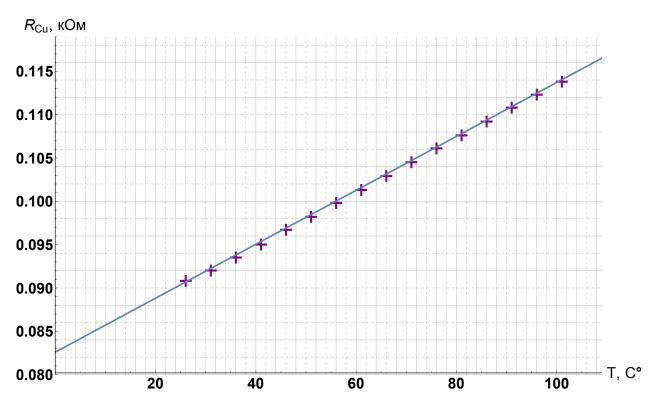


Рис. 5: Зависимость  $R_{Cu}$  от T